PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-261643

(43)Date of publication of application: 13.09.2002

(51)Int.CI.

H04B 1/38

H05K 3/46

(21)Application number: 2001-053916

(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

28.02.2001

(72)Inventor: ITAKURA MASAMI

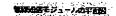
AJIOKA ATSUSHI HARA MASAKI GOSHO KUNIO

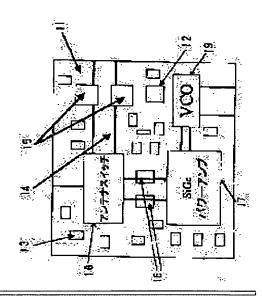
(54) RADIO COMMUNICATION MODULE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To implement a radio communication module which has become small in size and low-profile by cutting down the mounting area and height of the substrate, and also has become low-loss and low power by reducing the wire inductance and the alternative wiring.

SOLUTION: Semiconductor chips for high frequency use are mounted with flip chip assembly technique on a thick film multilayer substrate 11 incorporating a passive element. In this case, an active element 12 and a passive element 13, as high-frequency parts, are connected through a bump on the thick film multilayer substrate 11. The high-frequency parts include a SiGe power amplifier 17, an antenna switch 18, SAW filters 15, couplers 16, a VCO 19, SiGeLNA, a PIN diode, and a dielectric filter, etc., that were given a protection treatment on the chip surface in advance.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-261643 (P2002-261643A)

(43)公開日 平成14年9月13日(2002.9.13)

(51) Int.Cl.7		讚別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H 0 4 B	1/38		H04B	1/38	5 E 3 4 6
H05K	3/46		H05K	3/46	Q 5K011

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

		- H 124171	Manage Manage 1 of the 1
(21)出願番号	特願2001-53916(P2001-53916)	(71)出顧人	000003067 ティーディーケイ株式会社
(22)出顧日	平成13年2月28日(2001.2.28)	(72)発明者	東京都中央区日本橋1丁目13番1号 板倉 正己 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
		(72) 発明者	ーディーケイ株式会社内
		(10/76976	東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内
		(74)代理人	100096530 弁理士 今村 辰夫 (外2名)
			最終頁に続く

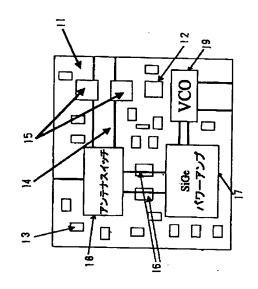
(54) 【発明の名称】 無線通信モジュール

(57)【要約】

【課題】本発明は無線通信モジュールに関し、基板表面の実装面積及び実装高さを減らし、小型化、低背化を図り、ワイヤのインダクタンス分や迂回配線の削減で低損失、低消費電力の無線通信モジュールを実現する。

【解決手段】受動素子を内蔵した厚膜多層基板11上に、高周波用半導体チップをフリップチップ実装する。この場合、厚膜多層基板11上には、高周波部品として能動素子12や受動素子13がバンプにより接続されている。また、前記高周波部品は、予め、チップ表面に保護処理を施したSiGeパワーアンプ17、アンテナスイッチ18、SAWフィルタ15、カプラ16、VCO19、SiGeLNA、PINダイオード、誘電体フィルタ等で構成する。

無線通信モジュールの平面型



【特許請求の範囲】

【請求項1】受動素子を内蔵した厚膜多層基板上に、高 周波用半導体チップをフリップチップ実装したことを特 徴とする無線通信モジュール。

【請求項2】前記厚膜多層基板上に凹部を形成し、該凹 部に前記髙周波用半導体チップを実装したことを特徴と する請求項1記載の無線通信モジュール。

【請求項3】前記厚膜多層基板上のフリップチップ表面 に保護処理を施すことにより、前記厚膜多層基板に実装 後のアンダーフィル処理を無くしたことを特徴とする請 10 きない。 求項1記載の無線通信モジュール。

【請求項4】前記厚膜多層基板に内蔵した受動素子は、 インダクタ、コンデンサ、抵抗のいずれかであることを 特徴とする請求項1記載の無線通信モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話機、PH S電話機(簡易型携帯電話機)、携帯情報端末を含む無 線通信装置等に利用される無線通信モジュールに関す る。

[0002]

【従来の技術】以下、従来例について説明する。

【0003】(1):用語の定義

本明細書で使用する用語の定義は次の通りである。

[0004] ①: VCO (Voltage-Controlled Oscilla tor) は電圧制御発振器のことである。

【0005】②: RF (Radio Frequency) は髙周波の ことであり、「RF回路部」は髙周波回路部のことであ る。

[0006] 3: LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics) は低温焼成セラミックスのことである。

【0007】 ②: PA (Power Amplifier) はパワーア ンプ(電力増幅器)のことである。

【0008】5: LNA (Low Noise Amplifier) は低 雑音増幅器(ローノイズアンプ)のことである。

【0009】6:フリップチップ実装とは、LSIチッ プのパッド部に半田ボールを形成し、セラミック基板又 は他のプリント基板等の上に形成した回路を下向にして (フェースダウン) 半田付けする実装方式を言う。

電話機、携帯情報端末等を含む装置のことである。

【0011】(2):従来例1、2の説明

従来例1の説明図を図4に示し、従来例2の説明図を図 5 に示す。従来、各種無線通信装置の高周波回路部を構 成する髙周波用モジュールとして、図4、図5に示した ようなものが知られていた。

【0012】との無線通信モジュールは、図4に示すよ うにバッケージで保護された髙周波半導体素子2を、受 動素子を内蔵した多層基板 1 上に実装する場合と、髙周 装し、かつ、セラミック多層基板上のパッドにワイヤボ ンディングされているのが一般的であった。

【0013】ところが、図4において、aの部分ではバ ッケージの部分の面積が大きくなってしまい実装面積を 制約している。bの部分では半導体素子の下部に配線を 引き回せないので、迂回配線か、内層へ一旦落として繋 げなければならない。cの部分ではパッケージ面積が大 きく、表面に他の素子を置くスペースが少なくなってし まう。dの部分ではチップ下部には配線を引くことがで

【0014】また、図5のように、多層基板1にはベア チップ6が実装され、ワイヤボンディング用パッド5を 利用してベアチップ6のワイヤボンディング処理が行わ れている。この場合、多層基板1と、パンプの酸化を防 ぐためアンダーフィル処理(樹脂等で封止する処理)を 行っていた。

【0015】ところが、図5において、eの部分ではア ンダーフィルがチップの外側まではみ出してしまう。f の部分ではワイヤのインダクタンス分が髙周波特性に影 20 響を与える。gの部分ではチップ下部には配線を引くと とができない。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】前記のような従来のも のにおいては、次のような課題があった。

【0017】(1):パッケージの大きさに応じて、表面 及び内層に実装できる能動素子、或いは受動素子の数が 制約され、無線通信モジュールの小型化の妨げとなって いた。

【0018】(2):パッケージングされた半導体素子 30 は、ピン配置がパッケージの外周に固定されているた め、特に、無線通信モジュールのような配線損失を極力 低減しなければならないにも関わらず、迂回して配線す るような制約があり、その配線分だけ基板面積が大きく なってしまうこともあった。

【0019】(3):ワイヤボンディングのワイヤを接続 するパッドを設けるスペースが基板上に必要となり、実 装密度の向上の妨げとなっていた。また、ワイヤ分のイ ンダクタンスが髙周波特性に影響を与えていた。

【0020】(4):アンダーフィル用の樹脂がフリップ 【0010】⑤:無線通信装置は、携帯電話機、PHS 40 チップからはみ出してしまう分、フリップチップ部分の 実装面積が大きくなってしまうことも実装密度の向上に 影響を与えていた。

【0021】本発明は、このような従来の課題を解決 し、無線通信モジュールにおける髙周波半導体素子のパ ッケージ分の大きさやワイヤボンディングに必要となる パッドの面積を削減し、かつ表面に保護処理を施した髙 周波半導体素子をバンブ接続によって実装することで、 基板表面の実装面積及び実装高さを減らし、小型化、低 背化を図り、ワイヤのインダクタンス分や迂回配線の削 波用半導体素子のベアチップをセラミック多層基板に実 50 減で低損失、低消費電力の無線通信モジュールを実現で

きるようにすることを目的とする。

[0022]

【課題を解決するための手段】本発明は前記の目的を達 成するため、無線通信モジュールにおいて、受動素子を 内蔵した厚膜多層基板上に、髙周波用半導体チップをフ リップチップ実装したことを特徴とする。

【0023】また、前記無線通信モジュールにおいて、 厚膜多層基板上に凹部を形成し、該凹部に高周波用半導 体チップを実装したことを特徴とする。また、前記無線 通信モジュールにおいて、厚膜多層基板上のフリップチ 10 ップ表面に保護処理を施すことにより、厚膜多層基板に 実装後のアンダーフィル処理を無くしたことを特徴とす る。また、前記無線通信モジュールにおいて、厚膜多層 基板に内蔵した受動素子は、インダクタ、コンデンサ、 抵抗のいずれかであることを特徴とする。

【0024】(作用)前記構成によれば、バンブ形成さ れた高周波用半導体チップをフリップチップ実装したの で、半導体索子自体のサイズを小さくでき、かつ、実装 密度を向上させ、無線通信モジュール全体を小型化でき る。また、厚膜多層基板上に凹部を形成し、該凹部に高 20 周波用半導体チップが実装されているので、無線通信モ ジュールの小型化、低背化を図ることができる。

【0025】更に、無線通信モジュールにおける髙周波 半導体素子のパッケージ分の大きさやワイヤボンディン グに必要となるパッドの面積を削減し、かつ表面に保護 処理を施した髙周波半導体素子をバンプ接続によって実 装することで、基板表面の実装面積及び実装高さを減ら し、小型化、低背化を図り、ワイヤのインダクタンス分 や迂回配線の削減で低損失、低消費電力のモジュールを 実現できる。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に基づいて詳細に説明する。

【0027】(1): 概要の説明

本実施の形態では、厚膜多層基板(例えば、LTCC基 板)を使用し、該厚膜多層基板表面にフリップチップ形 状の高周波用半導体素子を実装する。そして、前記厚膜 多層基板の内部にはインダクタ、コンデンサ、抵抗、伝 送線路等の受動素子を形成(内蔵)し、髙周波用半導体 素子下部のバンプはモジュール内部の配線をなるべく最 40 短距離になるように考慮したピン配置にする。

【0028】また、フリップチップには、予め、例えば 酸化などから表面を保護する保護処理を施し、従来、保 護用に用いられてきたアンダーフィル処理でチップから はみ出ている保護用樹脂の面積を減らす。

【0029】(2):無線通信モジュールの説明 無線通信モジュールの平面図を図1に示す。また、無線 通信モジュールの側面図を図2に示す。

【0030】この例は、前記受動素子を内蔵した厚膜多 層基板11(例えば、LTCC基板)上に、髙周波用半 50 ップ実装することにより、従来のワイヤボンディングに

導体チップをフリップチップ実装した例である。図1、 2に示したように厚膜多層基板 1 1 上には、髙周波部品 として能動素子12や受動素子13がバンプ(例えば、 半田パンプ)により接続されている。

【0031】ととでの髙周波部品は、図1に示したよう に、例えば、SiGeプロセスで作られ、予め、チップ 表面に保護処理を施したSiGeパワーアンプ17、ア ンテナスイッチ18、SAWフィルタ15、カプラ1 6、VCO19、SiGeLNA、PINダイオード、 誘電体フィルタ等である。

【0032】また、図2に示したように厚膜多層基板 1 1の内部には、各高周波部品間の整合、調整のための受 動素子13や伝送線路14等を内蔵すると共に、厚膜多 層基板11の上面には、図1に示したような素子23や フリップチップ24等を実装する。また、厚膜多層基板 11上の素子や配線等と、前記内蔵した素子やパターン 等の間の電気的接続をピア21により実現している。

【0033】なお、フリップチップ24は表面に保護処 理を施したものであり、素子23は表面上の素子(図1 参照)を示す。また、図2のhで示す部分にはチップの 下部にも配線を引くことができるようになっている。

【0034】(3):他の例の説明

無線通信モジュールの他の例の側面図を図3に示す。こ の例は、前記厚膜多層基板11上に凹部28を形成し、 該凹部28に高周波用半導体チップ29を実装した例で ある。

【0035】更に具体的には、多数の誘電体層27を積 層した厚膜多層基板11の上面に凹部28を形成し、そ の凹部28内に高周波用半導体チップ29を入れて実装 30 する。そして、ビア21により前記髙周波用半導体チッ ブ29と厚膜多層基板11の内部或いは裏面側への電気 的な接続を行う。

[0036]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば次 のような効果がある。

【0037】(1):バンプ形成された髙周波用半導体チ ップをフリップチップ実装したことにより、半導体素子 自体のサイズを小さくでき、かつ、実装密度を向上さ せ、無線通信モジュール全体を小型化できる。

【0038】(2):厚膜多層基板上に凹部を形成し、該 凹部に髙周波用半導体チップが実装されているので、無 線通信モジュールの小型化、低背化を図ることができ る。

【0039】(3): 髙周波用半導体素子下部のバンブを 無線通信モジュール内部の配線を最短距離になるように 考慮したピン配置にし、迂回配線を削減したことによ り、高効率、低消費電力の無線通信モジュールが実現で きる。

【0040】(4) : 髙周波用半導体チップをフリップチ

よるインダクタンス分を減らすことができ、髙周波特性 が向上する。

【0041】(5):予め、表面に保護処理を施したフリ ップチップを実装することにより、アンダーフィル分の 重さ、アンダーフィルを施す面積(樹脂がフリップチッ ブからはみ出てしまう分の面積)の削減で、無線通信モ ジュール全体での小型化、低重量化が達成できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態における無線通信モジュー ルの平面図である。

【図2】本発明の実施の形態における無線通信モジュー ルの側面図である。

【図3】本発明の実施の形態における無線通信モジュー ルの他の例の側面図である。

【図4】従来例1の説明図である。

【図5】従来例2の説明図である。

【符号の説明】

- 1 多層基板
- 2 髙周波用半導体素子

*5 ワイヤボンディング用パッド

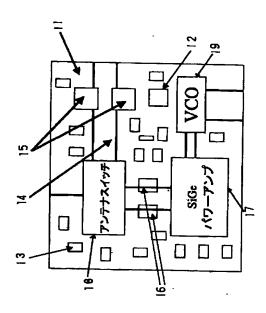
- 6 ベアチップ
- 11 厚膜多層基板
- 12 能動素子
- 13 受動素子
- 14 伝送線路
- 15 SAWフィルタ
- 16 カプラ
- 17 SiGeパワーアンプ
- 10 18 アンテナスイッチ
- 19 VCO
 - 21· L7
 - 22 パッド
 - 23 素子
 - 24 フリップチップ
 - 27 誘電体層
 - 28 凹部

*

29 髙周波用半導体チップ

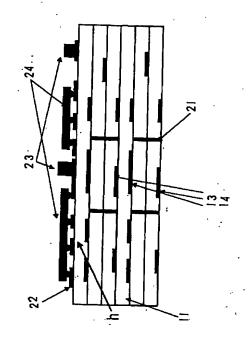
【図1】

無料通信モジュールの平面図

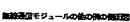


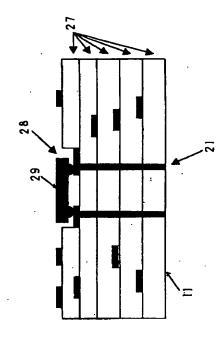
【図2】

無縁通信モジュールの側面図

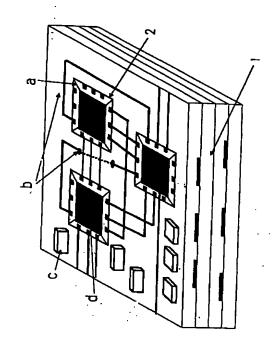


【図3】



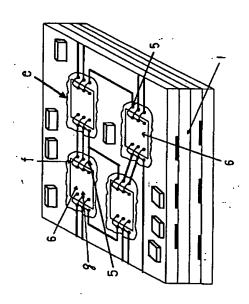


【図4】



【図5】

健業男2の意味図



フロントページの続き

(72)発明者 原 真佐樹 東京都中央区日本橋一丁目13番 l 号 ティ ーディーケイ株式会社内

(72)発明者 五所 邦仁男 東京都中央区日本橋一丁目13番 l 号 ティ ーディーケイ株式会社内 F ターム(参考) 5E346 AA02 AA12 AA15 AA22 AA32 AA33 AA51 BB20 EE32 FF45 CG06 CG07 HH22 HH24 5K011 AA16 DA12 DA27 JA01 KA03 KA18